

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

A01G 31/02

A01G 9/02



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 200420026278.8

[45] 授权公告日 2005 年 7 月 13 日

[11] 授权公告号 CN 2708645Y

[22] 申请日 2004.4.12

[21] 申请号 200420026278.8

[73] 专利权人 王 俊

地址 225200 江苏省江都市双沟镇新河村江
都环球塑胶花盆厂

[72] 设计人 王 俊

[74] 专利代理机构 扬州苏中专利事务所

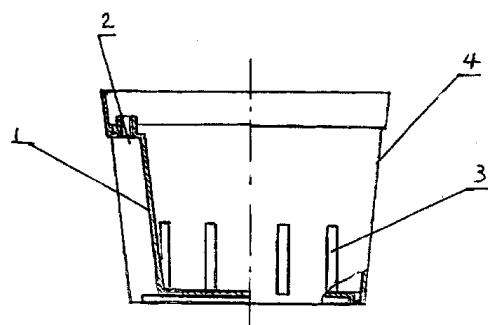
代理人 王玉霞

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称 水栽花盆

[57] 摘要

本实用新型涉及一种培植花草的容器，尤其涉及一种水栽花盆容器。它包括有盆体、盆底，盆体内腔侧面设有锥形凸台，锥形台上设有贯穿孔。本实用新型构思科学，通过无土培育不污染环境，可降低成本，盆体上设有内藏式锥形台及贯穿孔，结构更合理，且可随时测量水温水位，护理更方便，使花盆内水栽花卉长得更漂亮。



I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4

1、一种水栽花盆，它包括有盆体、盆底，其特征在于，花盆内腔盆体内侧面上设有一凸台，凸台上设有贯穿孔。

2、根据权利要求 1 所述的水栽花盆，其特征在于所述的贯穿孔为圆孔其口部高于凸台平面。

3、根据权利要求 1 所述的水栽花盆，其特征在于所述的凸台的上平面低于花盆盆口。

4、根据权利要求 1 所述的水栽花盆，其特征在于，所述的花盆盆底设有至少 6 个均匀放射状透气长槽，在花盆盆体下半部设有至少 6 个透气长槽。

5、根据权利要求 1 所述的水栽花盆，其特征在于，所述的凸台呈锥状且上小下大。

6、根据权利要求 1 所述的水栽花盆，其特征在于，所述的凸台采用在盆体外侧面呈凹陷状，盆体内侧面呈凸状。

水栽花盆

技术领域

本实用新型涉及一种培植花草的容器，尤其涉及一种水栽花草的容器。

背景技术

现有的技术中，花草培植一般使用普通的花盆采用土壤进行培植，采用这种培植方法花草生长缓慢，对环境造成污染且不能很好的适应人们对花更高的欣赏要求。

技术内容

针对以上问题本实用新型提供一种可以方便栽培花草植物的水栽花盆。

本实用新型的技术方案是它包括有盆体、盆底，花盆内腔盆体内侧面上设有一凸台，凸台上设有贯穿孔。

所述的贯穿孔为圆孔其口部高于锥形台平面。

所述的凸台的上平面低于花盆盆口。

所述的花盆盆底设有至少6个均匀放射状透气长槽，在花盆盆体下半部设有至少6个透气长槽。

所述的凸呈锥形台状且上小下大。，所述的凸台采用在盆体外侧面呈凹陷状，盆体内侧面呈凸状。

本实用新型构思科学，通过无土培育不污染环境，盆体上设有内藏式凹锥形台及贯穿孔，使花盆外观更漂亮且可随时测量水温水位，水栽花卉生长快效果更好。

附图说明

图1是本实用新型的主视图 图中1是凸台、2是贯穿孔、3是透气长槽、4是盆体。

图2是本实用新型的左视图

图3是本实用新型的俯视图，图中5是透气长槽、6是盆底。

具体实施方式

本实用新型将盆体（4）外侧面冲压成凹陷状，使盆体（4）内腔侧面形成凸状锥形台（1），或在盆体（4）内腔侧面设置一凸台。在凸台（1）上平台面中央处开设有贯穿孔（2）。

凸台（1）的上平台面低于盆体（4）的盆口。贯穿孔为圆孔其口部高于锥形台（1）平面。

锥形凸台上小下大。

花盆盆底开设8个均匀放射状的透气长槽（5），在花盆盆体（4）下部开设8个均匀分布的直立透气长槽（3）。

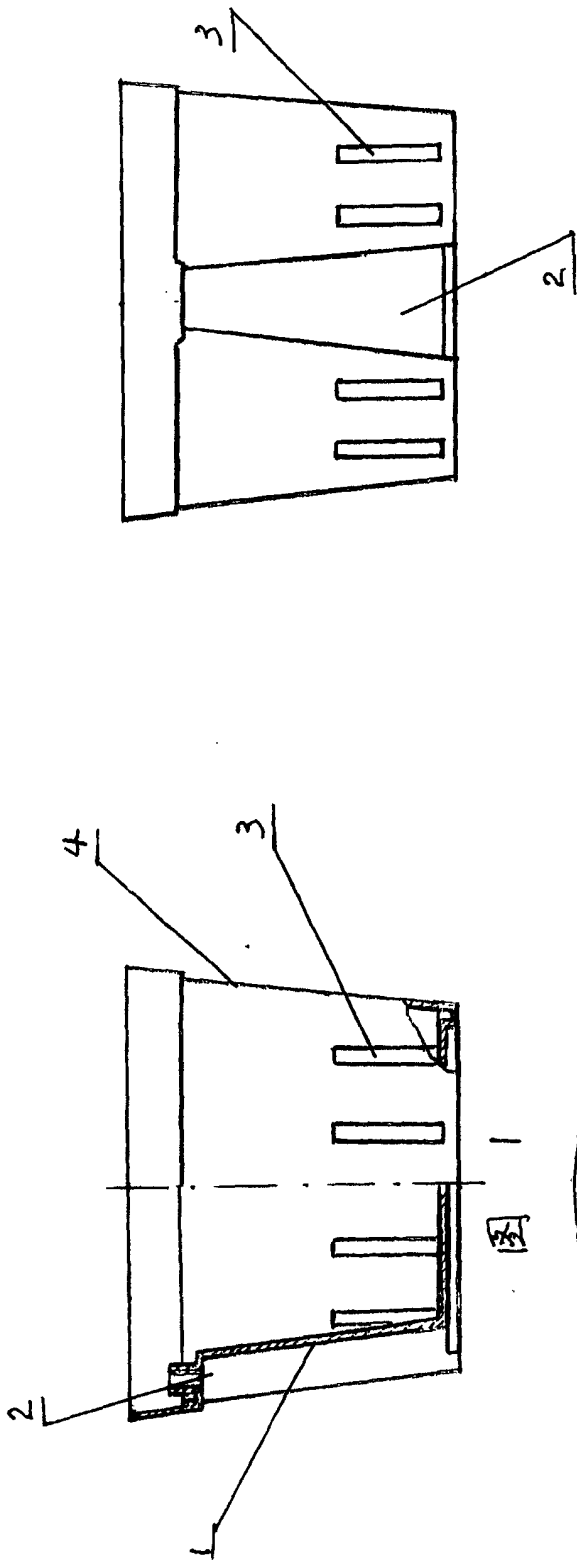


图 2

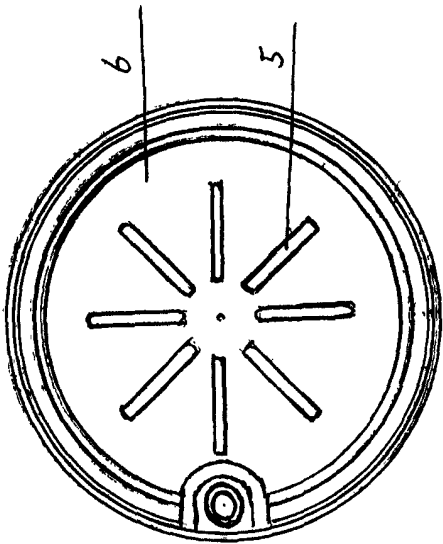


图 3